



پنجمین کنفرانس ملی سنجش و ایمنی پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز (مهرماه ۱۳۹۷)

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱، تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

## طراحی فیلتر بلور نوری $[SiO_2/ZrO_2]$ برای عینک ایمنی کار با لیزرهای با طول موج ۳۵۰ نانومتر

**سامان محمودی و مهرداد مرادی\***

پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، اصفهان، ایران.

\*اصفهان، کاشان، دانشگاه کاشان، پژوهشکده علوم و فناوری نانو کدپستی: ۸۷۳۱۷۵۳۱۵۳

پست الکترونیکی: m.moradi@kashanu.ac.ir

**چکیده**

در این مقاله از جفت‌لایه  $[SiO_2/ZrO_2]$  به منظور طراحی یک فیلتر بلور نوری یک بعدی برای کاربرد در عینک‌های ایمنی کار با لیزرهای طول موج ۳۵۰ نانومتر استفاده شده است. لیزرهای پرتوان با طول موج پایین از جمله لیزرهای با طول موج ۳۵۰ نانومتر دارای انرژی بسیار بالا بوده که می‌توانند باعث آسیب جدی به چشم کاربر شوند. در این مقاله با استفاده از روش ماتریسی و محاسبات نظری در نرم افزار MATLAB بلور نوری مت Shank از جفت‌لایه‌های  $[SiO_2/ZrO_2]$  طراحی شده است. نتایج نشان داد که در ساختار Glass/[ $SiO_2/ZrO_2$ ]<sup>8</sup> میزان عبور نور از عینک در ناحیه ۳۵۰ نانومتر به ۰/۰۰۳۸ کاهش خواهد یافت که نشان‌دهنده ایمنی بسیار بالا و مطلوب در صورت استفاده از آن برای کار با این لیزرهای است.

**کلیدواژگان:** بلور نوری، لیزر پرتوان، ایمنی پرتو لیزر، فیلتر نوری، روش ماتریسی‌های انتقال.**۱. مقدمه**

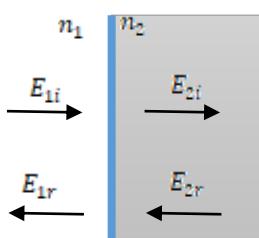
ثانیه منجر به سوختگی موضعی و آسیب‌های دائمی شود. در اینجا فقط پرتو مستقیم لیزر نیست که برای سلامتی کاربر مخاطره‌آمیز است بلکه با توجه به تمرکز پرتوی آن حتی پرتوهای منعکس شده و پرتوهای پراکنده‌ی لیزر نیز می‌توانند خطرناک باشند. در این میان لیزرهای پرتوان با طول موج پایین در مرتبه بالاتری از مخاطره‌آمیز بودن قرار داشته و رعایت اصول ایمنی برای کار با آن‌ها ضروری‌تر می‌نماید زیرا که لیزر

در تمامی زمینه‌ها ایمنی کار نقش بسزایی داشته و از اولین اولویت‌ها محسوب می‌شود. کارهای تحقیقاتی و صنعتی نیز از این مقوله مستثنა نمی‌باشند. لیزرهای با توجه به تمرکز بالای نور و شدت بالا نیازمند تدوین و رعایت اصول ایمنی خاص خود می‌باشند. محافظت از چشم یکی از شاخصه‌های مهم در زمینه ایمنی لیزر محسوب می‌شود. این امکان وجود دارد که در حین کار نور لیزر در شبکیه چشم متمرکز گردیده و در عرض چند

در این مقاله فیلتر نوری  $[{\text{SiO}_2}/{\text{ZrO}_2}]$  به منظور استفاده در عینک‌های ایمنی کار با لیزر طول موج ۳۵۰ نانومتر طراحی شده است. در اینجا شیشه به عنوان بستر و پایه عینک در نظر گرفته شده، همچنین از دی‌اکسید سیلیکون ( $\text{SiO}_2$ ) و دی‌اکسید زیرکونیوم ( $\text{ZrO}_2$ ) که مواد دی‌الکتریک با ضریب جذب صفر می‌باشند به عنوان دی‌الکتریک‌های با ضریب شکست بالا و پایین استفاده شده است.

## ۲. مبانی نظری

بررسی ساختارهای تناوبی و در کل بلورهای نوری با استفاده از معادلات ماکسول صورت می‌گیرد [۳]. در حالت کلی پرتو نور به صورت باریکه موج الکترومغناطیسی  $E(r) = E_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$  در نظر گرفته می‌شود که برای ساختاری همانند شکل ۱ معادلات موج الکتریکی فرودی، بازنایده و عبوری از ساختار به صورت معادلات ۱ خواهد بود.



شکل (۱): موج الکترومغناطیسی در مرز دو لایه با ضرایب شکست  $n_1$  و  $n_2$

با توجه به شکل یک و شرایط مرزی ماکسول خواهیم داشت:

$$E_{1i} - E_{1r} = E_{2i} - E_{2r} \quad (1)$$

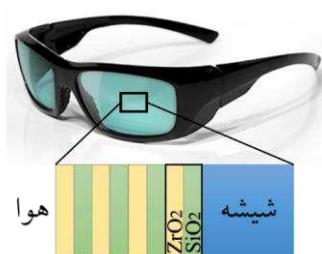
$$k_1(E_{1i} + E_{1r}) = k_2(E_{2i} + E_{2r}) \quad (2)$$

که در آن  $k_i$  بردار موج لایه  $i$  می‌باشد. با توجه به روابط بالا می‌توان ماتریس‌های مرزی انتقال را تشکیل داد که به شکل زیر هستند:

با این طول موج دارای انرژی بسیار زیادی است که با در نظر گرفتن متمرکز بودن آن خطر آن را به مراتب بالاتر می‌رود. در این راستا استفاده از عینک‌های فیلترکننده می‌توانند به حفاظت از کاربر کمک کنند. انواع مختلف عینک‌های محافظت چشم برای شرایط مختلف ساخته شده است. برای توان‌های اپتیکی متوسط، عینک‌های نوری با فیلتر پلاستیکی استفاده می‌شود که این نوع عینک‌ها، به عنوان مثال از یک نوع پلی‌کربنات رنگی یا یک لایه جذبی یا بازتابی ساخته شده‌اند. برای توان‌های بالاتر از شیشه‌های واقعی استفاده می‌شود.

شیشه در برابر نور لیزر و همچنین در برابر خراشیدگی مقاومت بهتری دارد ولی در برابر شوک‌های مکانیکی بسیار ضعیف است. نوع دیگری از این عینک‌ها ممکن است از روکش‌های دی‌الکتریک چند لایه [۱] یا بلورهای نوری ساخته شده باشد [۲] تا مثل آینه‌های براگ در برابر طول موج‌های مستقیم عمل کند. این آینه‌ها علاوه به برآن که می‌توانند به عنوان آینه کامل عمل کنند همچنین با ایجاد نقص در ساختارشان می‌توانند یک طول موج خاص را از بلور عبور بدeneند، به علاوه این بلورها در برابر آسیب‌هایی که قبلاً ذکر شد مقاومت بیشتری دارند.

بلورهای نوری به ساختارهای چندلایه‌ای گفته می‌شود که در آن‌ها یک جفت لایه دی‌الکتریک با ضریب شکست متفاوت (بزرگ و کوچک) تکرار می‌شود که با توجه به ابعاد این تناوب، بلورهای نوری به سه شاخه یک، دو و سه بعدی تقسیم می‌شوند. تناوب در ضریب شکست‌ها باعث به وجود آمدن نوار ممنوعه‌ای می‌شود که مانع برای انتشار فوتون در ساختار می‌شود از این خاصیت به منظور فیلتر کردن نور استفاده می‌شود. با کنترل نوع لایه‌ها، ضخامت آنها، تعداد تکرار تناوب و ایجاد نقص در ساختار می‌توان خواص اپتیکی ساختار و مشخصات فیلتر مورد نظر را با توجه به کاربرد آن مهندسی و کنترل کرد.



شکل (۲): نمای طرحوار ساختار فیلتر بلور نوری  
.Glass/[SiO<sub>2</sub>/ZrO<sub>2</sub>]<sup>n</sup>/Air

نمای طرحوار فیلتر بلور نوری طراحی شده در شکل (۲) نمایش داده شده است. برای انجام محاسبات، ضرایب شکست دی‌اکسید سیلیکون و دی‌اکسید زیرکونیوم از منابع [۶، ۵] استخراج شده و زاویه تابش به صورت عمود در نظر گرفته شده است.

با توجه به اینکه این بلور برای لیزرهای با طول موج ۳۵۰ نانومتر طراحی می‌شود طول موج کاری ( $\lambda_w$ ) نیز در محدوده ۳۵۰ نانومتر در نظر گرفته شده و ضخامت لایه‌های بلور نوری با توجه به این محدوده طول موجی به صورت  $L = \frac{\lambda_w}{4n}$  مورد محاسبه قرار می‌گیرد. به منظور بررسی طول موج کاری ساختار با طول موج‌های کاری متفاوت ۴۰۰، ۳۵۰، ۳۰۰ و ۲۵۰ نانومتر شیوه‌سازی انجام شده و شدت عبور نور از ساختار با شش جفت لایه [SiO<sub>2</sub>/ZrO<sub>2</sub>] محاسبه شده و نتایج در شکل ۳ نمایش داده شده است. همانگونه انتظار می‌رفت بهترین حالت برای طول موج کاری ۳۵۰ به دست آمده است و در این حالت است که کمینه عبور به صورت کامل در اطراف ناحیه طول موجی ۳۵۰ نانومتر قرار گرفته است و در بقیه نواحی طیف نوری عبور نور خیلی کاهش پیدا نکرده و ساختار در محدوده مورد نظر فیلتر را انجام داده و بقیه طول موج‌ها را عبور می‌دهد. به این ترتیب طول موج کاری برابر ۳۵۰ نانومتر در نظر گرفته می‌شود.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ k_1 & k_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_{1i} \\ E_{1r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ k_2 & k_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_{2i} \\ E_{2r} \end{bmatrix} \quad (3)$$

همچنین برای انتشار پرتو نور در لایه، ماتریس انتشار به صورت زیر تعریف می‌شود.

$$D_i = \begin{bmatrix} e^{-ik_i L_i} & 0 \\ 0 & e^{+ik_i L_i} \end{bmatrix} \quad (4)$$

در اینجا  $L$  مسافتی است که نور درون لایه طی کرده است. در ساختارهای متناوب با تعداد بیشتر لایه‌ها، معادلات بالا به شکل زیر بیان می‌شوند:

$$\begin{bmatrix} E_{1i} \\ E_{1r} \end{bmatrix} = A_0^{-1} \left[ A_1 D_1 A_1^{-1} A_2 D_2 A_2^{-1} \right]^N A_S \begin{bmatrix} E_{2i} \\ E_{2r} \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$\begin{bmatrix} E_{1i} \\ E_{1r} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} E_{2i} \\ E_{2r} \end{bmatrix} \quad (6)$$

در اینجا ماتریس  $M$  ماتریس کلی تعریف کننده ساختار می‌باشد.

با استفاده از این ماتریس می‌توان ضرایب فرنل و متعاقباً بازتاب و عبور نور از ساختار را به شکل زیر محاسبه نمود.

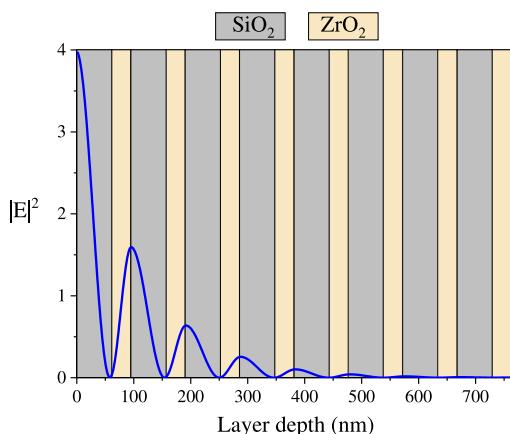
$$r = M(2,1)/M(1,1), \quad (7)$$

$$t = 1/M(1,1) \quad (8)$$

### ۳. محاسبات و شبیه‌سازی

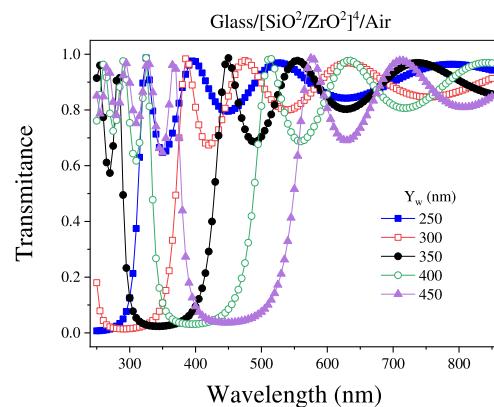
همانگونه که پیشتر اشاره شد در این مقاله بلور نوری به صورتی طراحی شده که شیشه نقش زیرلایه را بازی می‌کند، همچنین دی‌اکسید زیرکونیوم (ZrO<sub>2</sub>) و دی‌اکسید سیلیکون (SiO<sub>2</sub>) به ترتیب به عنوان لایه‌ها با ضرایب شکست بالا و پایین انتخاب شدند.

لایه  $[\text{SiO}_2/\text{ZrO}_2]$  رفتار فیلتری بلور به وضعیت قابل قبولی می‌رسد به نحوی که چگالی نوری (OD) که نشان‌دهنده میزان کاهش شدت نور و سنجه اینمی عینک بوده برابر  $2/3$  می‌باشد. در حالت ۱۰ جفت لایه به بهینه خود یعنی  $3/06$  می‌رسد که نسبتاً مقدار مطلوبی می‌باشد اما هنوز به اندازه ۲ واحد از حد استاندارد کمتر است. اما در عمل سادگی و هزینه نیز باید مد نظر گرفته شود از این رو می‌توان ساختار با هشت جفت لایه  $[\text{SiO}_2/\text{ZrO}_2]$  به عنوان ساختار مرجع و نهایی مد نظر قرار گرفته شود. در این ساختار در طول موج  $350$  نانومتر عبور نور به  $0/0038$  کاهش پیدا کرده که بسیار مطلوب و رضایت‌بخش می‌باشد. مطالعه شدت میدان الکتریکی و تابع توزیع شدت میدان الکتریکی در ساختار می‌تواند مفید بوده و درک بهتری از ساختار به ما ارائه بدهد. در این راستا الگوی توزیع شدت میدان الکتریکی در عمق لایه‌های ساختار بررسی قرار گرفته، محاسبه شده و در شکل ۵ نمایش داده شده است.



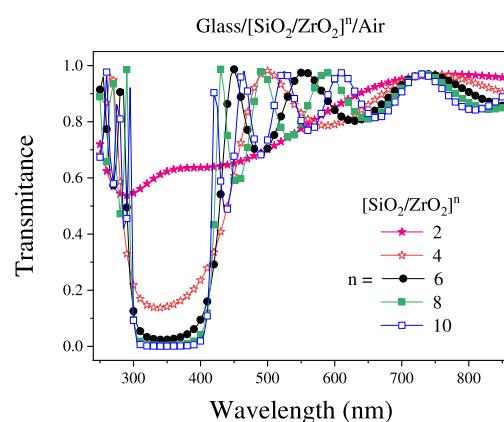
شکل (۵): توزیع شدت میدان الکتریکی در فیلتر بلور نوری  $\text{Glass}/[\text{SiO}_2/\text{ZrO}_2]^8/\text{Air}$

با دقت در شکل ۵ مشاهده می‌شود که با توجه به نتایج توزیع شدت میدان در ساختار برای طول موج  $350$  نانومتر، عملکرد فیلتر بلور نوری بار دیگر تایید می‌شود. منحنی توزیع



شکل (۳): شدت نور عبوری از ساختار  $\text{Glass}/[\text{SiO}_2/\text{ZrO}_2]^4/\text{Air}$  برای طول موج‌های کاری  $250$ ،  $300$ ،  $350$ ،  $400$  و  $450$  نانومتر.

پس از تعیین طول موج کاری، ضخامت لایه‌ها به ترتیب  $59$  و  $37$  نانومتر برای دی‌اکسید سیلیکون و دی‌اکسید زیرکونیوم به دست آمده است. حال با محاسبات بیشتر می‌توان تعداد جفت لایه‌های لازم برای به دست آمدن بهینه شرایط و کمینه عبور نور از ساختار را محاسبه کرد. در این راستا شدت نور عبوری از ساختار برای تعداد  $2$ ،  $4$ ،  $6$ ،  $8$  و  $10$  جفت لایه  $[\text{SiO}_2/\text{ZrO}_2]$  محاسبه شد و نتایج در شکل ۴ نمایش داده شده است.



شکل (۴): راستا شدت نور عبوری از ساختار برای تعداد  $2$ ،  $4$ ،  $6$ ،  $8$  و  $10$  جفت لایه  $[\text{SiO}_2/\text{ZrO}_2]$ .

با دقت در شکل دو مشاهده می‌شود که برای تعداد  $2$  جفت لایه اثر فیلتری در بلور مشاهده نمی‌شود، برای تعداد  $4$  جفت لایه اثر فیلتری در ناحیه  $350$  ظاهر می‌شود اما این اثر بهینه نبوده و قسمتی از نور عبور می‌کند. در حالت  $8$  جفت

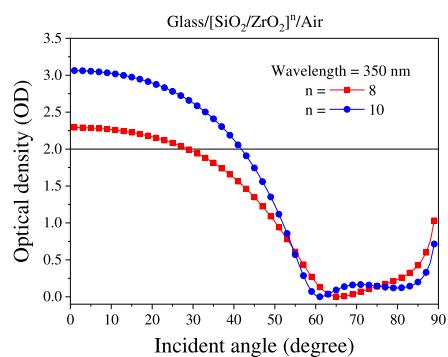
همانگونه که در شکل ۶ مشاهده می‌شود ساختار طراحی شده برای حالتی با ۸ جفت لایه می‌تواند تا زاویه فرودی ۲۹ درجه ایمنی مورد نظر را تامین کند. با افزایش تعداد جفت لایه‌ها به ۱۰ عدد علاوه بر اینکه OD افزایش می‌یابد بلکه محدوده زاویه تابشی ایمن نیز بزرگ‌تر شده تا ۴۲ درجه زاویه تابش لیزر ایمنی را تامین می‌کند.

#### ۴. نتیجه‌گیری

در این مقاله فیلتر نوری برپایه بلور نوری شامل ۸ جفت لایه [SiO<sub>2</sub>/ZrO<sub>2</sub>] با ضخامت ۵۹ نانومتر دی‌اکسید سیلیکون و ۳۷ نانومتر دی‌اکسید زیرکونیوم طراحی و مورد بررسی قرار گرفته شده است.

پارامترهای مختلف فیلتر نوری بررسی و مطالعه شده برای طول موج کاری ۳۵۰ نانومتر لیزرهای پرانرژی یک فیلتر با کارایی بالا و میزان عبور نور ۰/۰۰۳۸ طراحی شد. همچنین چگالی نوری در زوایای فرودی مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که در زوایای بین صفر تا ۲۵ درجه مقدار OD بیشتر از ۲ خواهد بود که نسبتاً مطلوب است.

شدت میدان نشان می‌دهد که در نهایت در عمق لایه و نزدیکی شیشه، میدان الکتریکی پرتو لیزر به صفر میل کرده و پرتو به کلی فیلتر می‌شود و موج پر انرژی به چشم کاربر نرسیده و ایمنی او تضمین می‌گردد. تمامی محاسبات و شبیه‌سازی‌های پیشین برای حالتی انجام شده بودند که تابش فرودی به صورت عمود بر سطح عینک تابیده شود. اما در عمل این‌گونه نیست و در عمل نور با زاویه‌های مختلف بر سطح عینک تابیده می‌شود. به همین منظور شبیه‌سازی‌ها در زوایای تابشی مختلف انجام شده و ایمنی عینک و فیلتر طراحی شده در حالت نزدیک‌تر به واقعیت بررسی شده و نتایج آن در شکل ۶ نمایش داده شده است.



شکل ۶: چگالی نوری در زوایای فرودی مختلف برای طول موج ۳۵۰ نانومتر و هشت جفت لایه [SiO<sub>2</sub>/ZrO<sub>2</sub>].

## ۵. مراجع

- [1] K. Ahmed, A. N. Khan, A. Rauf, A. Gul, M. Aslam, Design and development of laser eye protection filter, *Journal of Physics: Conference Series*, 439, conference 1.
- [2] M. Chena, C. Lia, M. Xub, W. Wangb, S. Mab, Y. Xia, Eye-protection glasses against YAG laser injury based on the band gap reflection of one-dimensional photonic crystal, *Optics & Laser Technology*. 39 (2007) 214–218.
- [3] T. Pan, C. Tang, L. Gao, Z. Li, Optical bistability of nonlinear multilayered structure containing left-handed materials, *Phys. Lett. A*. 337 (2005) 473-479.
- [4] S. Mahmoodi, M. Moradi, S. M. Mohseni, Optimization of Magneto-Optical Kerr Effect in Cu/Fe/Cu Nano-structure, *Journal of Superconductivity and Novel Magnetism*. 29 (2016) 1517–1523.
- [5] I. H. Malitson, Interspecimen Comparison of the Refractive Index of Fused Silica, *Journal of the Optical Society of America*. 55 (10) (1965) 1205-1208.
- [6] [https://www.filmetrics.com/refractive-index-database/ZrO<sub>2</sub>/Zirconium-Dioxide](https://www.filmetrics.com/refractive-index-database/ZrO2/Zirconium-Dioxide).